

بررسی اثر دما بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سرامیکی فوق دما بالا ZrB2-SiC-TiC به روش تفجوشی پلاسمای جرقهای چندمرحلهای

سپهر پوربحرینی و مهدی احمدیان*

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶–۸۳۱۱۱ ایران

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۴/۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۵/۲۸) https://doi.org/10.47176/jame.43.4.1064

چکیده: تفجوشی ZrB2 به دلیل ماهیت کووالانسی و دمای تفجوشی بالا با چالش مواجه است. بررسی تحقیقات قبلی نشان داد، حضور حداکثر ۲۰ درصد حجمی SiC در میان افزودنی های پیشنهادشده، موجب بهبود فرایند تفجوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت پایه ZrB2 شده است. هدف پژوهش، ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت سرامیکی فوق دما بالا پایه SiC %اow ZrB2-20 به روش تفجوشی پلاسمای جرقهای با روش چندمر حلمای در دماهای مختلف و بررسی اثر آن بر رفتار افزودنی TT و خواص مکانیکی کامپوزیت است. لذا اثر دما بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی از دمای ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۳۰ مگاپاسکال و افزودنی ۲۰ درصد حجمی TiC بررسی شد. افزودن TT تا ۱۰ درصد حجمی به کامپوزیت ۲۰۱۵ کا ZrB2-20 و قشار ۳۰ مگاپاسکال و افزودنی ۲۰ درجه سانتی گراد و بررسی شد. افزودن TT تا ۱۰ درصد حجمی به کامپوزیت SiC و Cr,Ti) در زمینه و واکنش با اکسیدهای سطحی پودر ZrB2 نظیر ZrB زمان ماند پنج دقیقه، به دلیل تشکیل محلول جامد (Zr,Ti)B2 و Cr,Ti,Zr) در زمینه و واکنش با اکسیدهای سطحی پودر ZrB تظیر ZrB درمان ماند پنج دقیقه، به دلیل تشکیل محلول جامد (Zr,Ti)B2 و Cr,Ti,Zr) در زمینه و واکنش با اکسیدهای سطحی پودر ZrB کنیر 2003 داول منجر به افزایش ۱۵ درصدی چگالی نسبی و بهبود خواص مکانیکی شامل سختی (۱۴ درصد)، مدول الاستیک (۱۲ درصد)، استحکام شکست (۲۰ درصد) و چقرمگی شکست (۸ درصد) شد؛ مقایسه نتایج این پژوهش نسبت به تحقیقات قبل نشان داد استفاده از تفجوشی پلاسمای جرقهای با روش چندمرحلهای به جای تفجوشی پلاسمای جرقهای تکمرحلهای موجب کاهش دما و زمان ماند جهت رسیدن به تراکم بالای ۹۹ درصد (IC می زمانی نتایج نشان داد افزایش بیشینه دمای تفجوشی به ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد در کامپوزیت 20

واژههای کلیدی: سرامیک فوق دما بالا، کامپوزیتهای سرامیکی، دیبورید زیرکونیوم، کاربید سیلیسیوم، کاربیـد تیتـانیوم، تفجوشـی پلاسمای جرقهای چندمرحلهای، محلول جامد.

^{*} مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: ahmadian@iut.ac.ir

Investigation of the Effect of Temperature on the Microstructural and Mechanical Properties of the Ultra-High Temperature Ceramic Composite ZrB₂-SiC-TiC Using the Multi-Step Spark Plasma Sintering Method

S. Pourbahraini and M. Ahmadian*

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

ABSTRACT

The sintering of ZrB₂ presents significant challenges due to its covalent bonding and the high temperatures required for the process. Prior research has demonstrated that incorporating up to 20% by volume of SiC as an additive can enhance both the sintering process and the mechanical properties of ZrB₂-based composites. The objective of this study was to fabricate and characterize an ultra-high temperature ceramic composite composed of ZrB₂ containing 20 vol. % SiC, utilizing the Spark Plasma Sintering (SPS) method with a multi-step approach at various temperatures. Additionally, the study sought to investigate the influence of a TiC additive on the microstructural evolution and mechanical properties of the composite. The research focused on assessing the impact of sintering temperature, ranging from 1600°C to 1900°C under a pressure of 30 MPa, in the presence of a 10 vol. % TiC additive. The introduction of up to 10% by volume of TiC into the ZrB₂-20 vol. % SiC composite, followed by sintering at 1800°C for 5 minutes, resulted in the formation of (Zr,Ti)B₂ and (Ti,Zr)C solid solutions within the matrix. These solid solutions, along with reactions involving surface oxides such as ZrO₂ and B₂O₃, contributed to a 15% increase in relative density. Furthermore, notable enhancement was observed in the mechanical properties, including a 14% increase in hardness, a 12% increase in elastic modulus, a 20% increase in fracture strength, and an 8% increase in fracture toughness. A comparative analysis with previous studies revealed that employing a multi-step SPS technique, as opposed to a single-step process, significantly reduced the temperature and time of the process to achieve a relative density exceeding 99%. However, it was also observed that increasing the maximum sintering temperature to 1900°C in the ZrB2-20 vol. % SiC-10 vol. % TiC composite resulted in excessive grain growth and a slight decrease in relative density by approximately 1%.

Keywords: Ultra-high temperature ceramics, Ceramic matrix composite, Zirconium diboride, Silicon carbide, Titanium carbide, Multi-step spark plasma sintering, Solid solution.

ازجمله ترکیباتی که اخیراً توجه محققان را جهت ساخت UHTCs بوده جلب کرده است، ZrB2 بوده که به دلیل برخورداری از مجموعهای از خواص مناسب شامل دمای ذوب بسیار بالا (°C ۵ ۴۸۹)، سختی بالا (GPa ۳۲)، مدول الاستیک بالا (۶۵ ۴۸۹)، هدایت حرارتی بسیار بالا (۲۳ ۵۹) و چگالی نسبتاً پایین (۶/۱۲ g/cm³) میباشد (۳). بااینحال، ZrB₂ خالص و تک فاز به دلیل چقرمگی شکست نسبتاً پایین خالص و تک فاز به دلیل چقرمگی شکست نسبتاً پایین دورای ضعف میباشد. مطالعات قبلی نشان داد افزودن ۲۰ تا ۳۰ درصد حجمی SiC به دلیل واکنش با اکسیدهای سطحی پودر تفجوشی و همچنین بهبود خواص مکانیکی کامپوزیتهای

مقاومت مواد در برابر شرایط سخت کاری، توجه محققان را ب بررسی سرامیکهای فوق دما بالا^۱ جلب کرده است. این شرایط کاری سخت را می توان شامل تأثیر دمای بالا، واکنش های شیمیایی، تنش های مکانیکی، تشعشعات و سایش بر روی استحکام ماده دانست. کاربردهای این دسته از مواد را می توان در زمینه میکروالکترونیکها، ابزار برش، الکترود با دمای کاری بالا، سطوح مقاوم به سایش مشاهده کرد (۱). علی رغم گزارش های بسیار زیادی که در مقالات و ژورنالها، حول این دسته از سرامیکها انجام شده است، کماکان مرز مشخصی برای تفکیک کردن UHTCs از دیگر سرامیکها و جود ندارد.

می شود کـه دمـای ذوب بـالاتر از C°۳۰۰۰ داشـته باشـند (۲).

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۳، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۳

۱- مقدمه

ZrB2-SiC می شود (۵ و ۶) در چند سال اخیر، ساخت كامپوزيت UHTC پايه ZrB₂-20 vol% SiC توسط روش پرس گرم (۶ و ۷) و تفجوشی پلاسمای جرقهای (۸)، توجه محققان را به خود جلب کرده است. SPS بهعنوان یک روش نوین برای ساخت مواد پیشرفته در دهه اخیر مورداستفاده قرارگرفته است. سرامیکهای فوق دما بالای بورایدی به دلیل ماهيت پيوند كووالانسي بين فلز و بور، جهت تفجوشي شـدن با چالش مواجهاند و به دمای بالا ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد نیاز دارد (۶ و ۹). از طرف دیگر انجام فرایند تفجوشی در این دما و دماهای بالاتر، موجب رشد افراطی دانهها و افت خواص مکانیکی میشود، به همین منظور جهت جلوگیری از رشد افراطی دانه از روش های نوین مانند SPS بهجای HP استفاده می شود. همچنین به نظر می رسد می توان با کنترل شرایط تفجوشي و استفاده از روشهايي مانند تفجوشي پلاسماي جرقهای- چندمرحلهایً، بیشینه دما و زمان ماند کامپوزیت در بیشینه دما را می توان کاهش داد. این امر موجب موکول کردن بخشی از فرایند تفجوشی، مانند فعالسازی سطح و ایجاد گلویی^۵، به دماهای پایینتر و دستیابی به تـراکم کامـل در بیشینه دما در زمان کمتر می شود (۱۰).

مکانیزم متراکم کردن مواد در SPS مشابه HP است با این تفاوت که در روش HP گرمای موردنیاز از یک منبع خارجی و به شکل غیرمستقیم تأمین می شود، اما در SPS به دلیل مقاومت الکتریکی موجود در محل اتصال ذرات پودر، عبور جریان الکتریکی پالسی از این نقاط، موجب بالا رفتن دما در نقطه اتصال ذرات پودر می شود؛ لذا این فرایند امکان دستیابی به نرخ رشد بسیار بالای دما را فراهم می کند. علاوه بر آن تمرکز مرارت دقیقاً در نقاط موردنظر یعنی محل اتصال ذرات پودر بوده که نتیجه آن، رسیدن به تراکم بالا در زمان کم است. به دلیل ویژگی های فوق الذکر، این فرایند امکان تف جوشی سرامیکها که درجه تف جوش پذیری آنها کم است و نیاز به در این زمان کم فرایند، از رشد بی رویه دانه ها و ایجاد میکرو ترک

در ساختار جلوگیری کرده و همچنین مانع تجزیه ترکیبات میشود (۹).

بااینحال استفاده از کامپوزیتهای SiC %SiC استفاده از کامپوزیتهای محدودیتهای زیادی را به همراه دارد، بهعنوان مثال نیاز به دمای تفجوشی نسبتاً بالا (۱۹۵۰–۱۹۰۰ درجه سانتی گراد در صورت استفاده از فرایند SPS و HP) و مقاومت ضعیف به اکسایش در دمای بالا منجر به تشکیل منطقه خالی از SiC شده و نتیجه آن از دست دادن استحکام بالک در دماهای بالا می شود (۱۱–۱۳). برای پیشگیری از این مشکلات، گروههای تحقیقاتی زیادی به بررسی چندین ماده افزودنی فلزی و سرامیکی ماننـد TiB₂ ,(1V) TaSi₂ ,(1P) Ta ,(1 Δ) V ,(1 \circ) Ti ,(14) Ni AlN ((Υ)) MoSi₂ ((Υ)) Si₃N₄ ($(\Upsilon \circ)$) WC ((ΥA)) ZrC ((ΛA)) (۲۳)، BN (۲۳ و ۲۵) CNT (۲۵)، الیاف کربنی (۲۷) و گرافن (۲۸) پرداختهاند. کاربید تیتانیوم (TiC)، بهعنوان یک ماده افزودنی در زمینه ZrB2، می تواند موجب تشکیل محلول جامد و بهبود خواص مکانیکی شود. همچنین به نظر میرسد TiC (گروه فضایی: Fm-3m)، با برخورداری از ویژگی هایی مانند چگالی نسبتاً پایین (۴/۹۱ g/cm³)، ظرفیت حرارتی کم (۳۳/۸ J/mol.K)، دمای ذوب بالا (۳۰۶۷ درجـه سانتی گراد)، سختی بالا (۲۸/۳۵ GPa)، استحکام شکست مناسب (MPa ۲۴۰) و مدول الاستیک بالا (۴۴۸ GPa)، افزودنی مناسبی بـرای كامپوزيت پايـه ZrB2-SiC ميباشـد (٢٩). از أنجاكـه اثربخشـي TiC در زمینه ZrB₂ به شرایط تفجوشی، خصوصاً دما وابسـته است و اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد، لذا به بررسی دقيقتر جهت يافتن شرايط بهينه براي ساخت كامپوزيت -ZrB₂ SiC-TiC نياز است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر دما بر متراکم شدن، ریزساختار و خواص مکانیکی نظیر سختی، استحکام خمشی، مدول الاستیک و چقرمگی شکست کامپوزیت vol 20% ZrB2-20 vol TiC پرداخته شده است. بدین منظور مواد اولیه پس از فرایند مخلوط کردن در فشار MPa ۳۰ در بیشینه دماهای ۱۶۰۰، ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد به

•		-	
مرحله ۳	مرحله ۲	مرحله ۱	دما (C°)
1800	1000	1400	T_1
١٧٠٠	1800	1000	T ₂
١٨٠٠	۱۷۰۰	1800	T ₃
١٩٠٠	١٨٠٠	١٧٥٥	T4

جدول ۲ – جدول دماهای استفاده شده در فرایند SPS

پودر پنج بـه یـک (۵:۱) (۳۰)، اسـتفاده شـد. بعـد از فراینـد آسیاکاری، دوغاب حاصل بهوسیله خشککن در دمای ۲°۷۰ به مدت ۲۴ ساعت خشک و بهوسیله مش ۶۰ دانهبندی شد.

۲-۲-۲ تفجوشي

جهت تفجوشي كردن كامپوزيتهاي مدنظر، روش تفجوشي پلاسمای جرقهای چندمرحلهای (MS-SPS)، مورداستفاده قرار گرفت. در این پژوهش نرخ رشد و کاهش دما C/min، زمان ماند در هر مرحله پنج دقیقه و اختلاف دما هر مرحلـه C° ۱۰۰ در نظر گرفته شد (شکل ۱). بیشینه دماها در این پـژوهش ۱۶۰۰، ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است که جهت سهولت در نام گذاری بهترتیب در دسته دماهای T3 ،T2 ،T1 و T4 قرار گرفتهاند (جدول ۲). قالب استفادهشده در این پژوهش از جنس گرافیت بوده و از دو سـنبه و یک استوانه توخالی تشکیل شده است. سنبه بالایی، دارای یک سوراخ تهبسته جهت انـدازهگیری دمـا بهوسـیله پـایرومتر^۶ میباشد. دستگاه SPS مورداستفاده در این پژوهش، توسط شرکت KPF ایران ساخته شده است که حداکثر خروجی جریان آن برابر با ۵۰۰۰ آمپر و حداکثر خروجی ولتاژ آن برابـر با هشت ولت میباشد. بین تمامی سطوح و پودر فشردهشده بهمنظور جلوگیری از چسبیدن نمونه به قالب و ایجاد سطح تماس كامل بين پودر و سنبهها كاغذ گرافيتي قرار مي گيرد.

جهت شروع فرایند تفجوشی، قالب حاوی پودر درون محفظه SPS طوری که سوراخ تعبیهشده روی سنبه بالایی دقیقاً روبهروی سوراخ پایرومتر (برای انـدازهگیری دمـا) قـرار گیـرد، جدول ۱- نام اختصاری کامپوزیتهای ساخته شده در این پژوهش

نام اختصاری	تركيب كامپوزيت
ZS	ZrB2-20 vol% SiC
ZS10T	$ZrB_2\mathchar`-10$ vol% TiC

روش SPS چندمرحلـهای تـفجوشـی و خـواص آن جهـت انتخاب دمای بهینه بررسی شد.

> ۲ – مواد و روش تحقیق ۲-۱- مواد

در پژوهش حاضر از دی بورید زیر کونیوم (ZrB2) با خلوص ۹۹ درصد تولید شرکت هونگوو نانو با اندازه پودر کوچکتر از ۱۱µm و 500 برابر ۳μ ۵، سیلیسیوم کاربید (SiC) با خلوص ۹۹ درصد با اندازه پودر کوچکتر از ۳µ۰۱ و 500 برابر ۳μ ۷ تولید شرکت سیگما آلدریچ، تیتانیوم کاربید (TiC) با خلوص ۹۹ درصد با اندازه پودر کوچکتر از ۳µ۲ و 500 برابر ۳μ ۱ تولید شرکت سیگما آلدریچ استفاده شده است. جهت تسهیل در اشاره به نوع کامپوزیت در این پژوهش برای هر کامپوزیت با توجه به درصد وزنی افزودنی ها نام اختصاری در نظر گرفته شده که در جدول (۱) ارائه شده است.

۲–۲– روش تحقیق

۲–۲–۱– مخلوطسازی کامپوزیت

به منظور پرهیز از به هم چسبیدن ذرات افزودنی مشابه در کامپوزیت، در نتیجه افت خواص و ایجاد خواص یکسان در تمام نقاط، ایجاد مخلوطی همگن حائز اهمیت است. بدین منظور پس از وزن کردن مقادیر موردنیاز از هر جزء، اجزاء کامپوزیت به وسیله آسیاب سیاره ای با کاپ از جنس پلی اتیلن و گلوله زیرکونیایی با قطرهای یک و دو سانتی متر در محیط تر (اتانول) مخلوط شدند. به منظور دستیابی به ترکیب همگن و همچنین جلوگیری از ورود ناخالصی از گلوله های زیرکونیایی با زمان بهینه دو ساعت، سرعت ۲۵۰ و نسبت وزنی گلوله به



شکل ۱– نمودار فرایند SPS چندمرحلهای در پژوهش حاضر.

و ۵۰/۰ = Step size می باشد. جهت بررسی پراکندگی اجزای کامپوزیت، ریزساختار، مورفولوژی سطح شکست، بررسی مسیر و نحوه رشد ترک و اندازه گیری طول ترک حاصل از آزمون سـختی ویکرز و همچنین اندازه گیری ذرات پودر، از میکروسکوپ الکترونی روبشی[^] مدل PHLIPS XL30 با ولتاژ کاری ۲۵ kV استفاده شد. جهت تعیین سختی نمونههای تفجوشی شده، از روش میکرو سختی ویکرز به وسیله دستگاه اساس استاندارد SN-MM-5408X-2010 استفاده شد که بر اساس استاندارد ۹ c-1327 روی سطح پولیش خورده پنج مرتبه، بار gr یه مدت ۱۰ ثانیه اعمال شد؛ سپس سختی نمونهها بر اساس رابطه (۱) محاسبه و میانگین گرفته شد.

$$H_{v} = 1.854 \frac{F}{d^2}$$
(1)

در رابطه فوق Hv سختی ویکرز، F مقدار بار اعمالی (Kg) و d میانگین قطرهای هرم محل اثر (mm)، گزارش شده که بهوسیله تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده است. جهت اندازه گیری مدول الاستیک از روش آلتراسونیک برگشتی^۹ و بهوسیله اندازه گیری سرعت حرکت موج فراصوت در نمونهها با استفاده از دستگاه ultrasonic pulse/echo ساخت جاگذاری شد؛ سپس درب محفظه بسته شده و بهوسیله پمپ خلأ، هوای درون محفظه کشیده می شود. بعد از ایجاد خلأ در محفظه، با تنظیم نیروی فکهای SPS فشار وارده بر سنبهها به MPa ۳۰ می رسد. بعد از تنظیم نیروی فک با افزایش جریان به صورت کنترل شده دمای نمونه را با نرخ ۲۰ mN^۵ ۱۰۰ افزایش می دهیم تا به دمای مرحله ۱ برسد سپس با ثابت نگهداشتن میزان جریان، نمونه را به مدت پنج دقیقه در دمای مرحله ۱ نگهداری می کنیم. به همین ترتیب دمای نمونه تا بیشینه دما افزایش داده شده و پس از گذراندن زمان ماند نهایی با کاهش میزان جریان دمای نمونه به صورت کنترل شده با نرخ تعیین شده کاهش می یابد.

۲-۳- روش های مشخصه یابی

جهت تعیین چگالی ظاهری از روش ارشمیدس و بر اساس استاندارد ASTM B962-13 استفاده شد. همچنین جهت بررسی فازهای موجود در نمونههای تهیهشده از آنالیز پراش پرتو ایکس^γ استفاده شد. دستگاه استفاده شده جهت آنالیز فازی یکس^γ استفاده شد. لامپ استفاده شده در این دستگاه، MoKα با طول موج nm ۹۰۷/۰ = λ در بازه ۴۵>20>۱۰ درجه



شکل ۲– آنالیز XRD از نمونه ZS10T و مقایسه اثر دما.

شرکت Matest استفاده شد. بر اساس استاندارد ASTM E494 استفاده شد. بر اساس استاندارد ASTM E494 نمونه با ابعاد ۲×۱۰×۱۰ میلیمتر آماده شد و با اندازه گیری سرعت رفتوبرگشت امواج طولی و عرضی صوت درون نمونه، مدول الاستیک نمونه کامپوزیتی بررسی شد.

به منظور بررسی استحکام خمشی نمونه های تف جوشی شده از روش آزمون خمش سه نقطه ای بر اساس استاندارد -ASTM C1161 با ابعاد ۲۵×۲۲×۱/۵ میلی متر استفاده شد. دستگاه استفاده شده در آزمون خمش، مدل 20-STM بود. از هر نمونه تف جوشی شده دو قطعه خمش به وسیله وایرکات^۱ بریده شد و از آن ها آزمون خمش سه نقطه ای گرفته شد. جهت تعیین مقدار چقرمگی شکست کامپوزیت ها از اندازه گیری ترک ایجاد شده در گوشه های اثر هرمی ویکرز، از رابطه (۲)

$$K_{Ic} = 0.016 \left(\sqrt{\frac{E}{H_{\upsilon}}} \right) \left(\frac{P}{\sqrt{c^3}} \right)$$
(7)

در رابطه فوق E مـدول الاسـتیک، H_v سـختی ویکـرز، p نیـرو اعمالی و c طول ترک از مرکز هرم است.

۳– نتایج و بحث ۳–۱– فازشناسی

آنالیز پراش پرتو ایکس کامپوزیت ZS10T در چهار دسته دمای T3،T2،T1 و T4 در (شکل ۲)، ارائهشده است. بررسی نتایج حاصل از آنالیز پراش پرتو ایکس نشان داد، اثری از حضور فازهای ناخالص ناشی از فرایند آسیاب بهوسیله گلولههای ZrO2 و واکنشهای ناشی از فرایندهای مکانیکی وجود ندارد.

Ti⁴⁺ از آنجایی شعاع یونی ۲۲⁴⁺ (۳۲ (۳۳ و ۳۳) (۳۳ و ۳۲) و ۲۲⁴⁺ از آنجایی شعاع یونی ۲۲⁴⁺ اموجود در شبکه بسته شش ضلعی¹¹ ذرات ZrB2 با یون ۲⁴⁺ موجود در شبکه مکعبی مرکز وجوه پر^{۲۱} و ذرات Ti محتمل است و محلولهای جامد (Ti,Zr)C و Cr,Ti) و (Zr,Ti) را ایجاد میکنند (۳۳). از طرف دیگر چون این جابهجایی موجب ایجاد اعوجاج در شبکه می شود، پیکهای 2rB2 و Ti حاصل از آنالیز XRD کامپوزیتهای تفجوشی شده با مقداری جابهجایی همراه است. با توجه به پراش پرتو ایکس کامپوزیت Zs10T در (شکل ۲)، در دمای IT حدود یک درجه بعد از ییک صفحه (۱۰۱) مربوط به ZrB2

یک پیک جدید مشاهده می شود که می تواند بیانگر نفوذ مقداری یون ⁺⁴T در شبکه 2rB₂ و تشکیل فاز آلیاژی 2r,Ti)B₂ باشـد. در دمای T2 بعد، از هر پیک مربوط به 2rB₂، یک پیک جدید با شدت کم تر نسبت به پیکهای 2rB₂ ایجاد شده است که می تواند نشان دهنده حضور تعداد بیش تر یون ⁺¹T در شبکه 2rB₂ باشد، اما شدت کم پیکهای جدید می تواند به دلیل عمق نفوذ کم اتمهای TT در شبکه 2rB₂ باشد.

در دماهای بالاتر (T₃, T₄)، پیکهای مربوط به ZrB₂ به طور کامل جابهجایی پیداکرده و اثری از دو قله در کنار هم نیست که ایـن امـر میتوانـد بـه دلیـل افـزایش عمـق نفـوذ یـون ⁺⁴Ti دروندانههای ZrB₂ و افـزایش درصـد حجمـی محلـول جامـد نسبت به زمینه باشد. نفوذ یون ⁺⁴Z درون شبکه TiT به طریـق مشابه باعث جابهجایی پیکهای مربوط به TiT بهسمت زوایای کمتر شده است. مقایسه آنـالیز پـراش پرتـو ایکـس کامپوزیـت T4 م. (T₃) در دماهای T3 و T4 نشان داد، افزایش دما از T3

حضور یون ⁺⁴Ti در شبکه ZrB₂ به دلیل کوچکتر بودن نسبت به یون ⁺⁴Zr موجب کاهش فاصله بین صفحات شبکه ZrB₂ میشود. با توجه به (رابطـه ۳) و ثابت بودن طول موج اشعه ایکس، کاهش فاصله صفحات (b) موجب افزایش زاویـه پیک مربوط به آن صفحه میشود؛ لذا حضور Ti در شبکه ZrB₂ منجر به انتقال پیک صفحات به زوایای بیشتر میشود. همچنین حضور یون ⁺⁴Z در شبکه TiC باعث افزایش فاصله صفحات شبکه Ti میشود؛ بنابراین حضور یون ⁺⁴Z منجر به انتقال پیکهای صفحات ۲iC به زوایای کمتر میشود.

$\lambda = 2d\sin\theta$	(٣)

با مقایسه شدت پیکهای کامپوزیت ZS نسبت به کامپوزیت ZS مشاهده شد که شدت پیکهای ZrB₂ در کامپوزیت ZS بیش تر از ZS10T است که دلیل آن را می توان به بیش تر بودن درصد ZS10T (۸۰ درصد حجمی) در ZS نسبت به ZS10T (۷۰ درصد حجمی) نسبت داد.

۳–۲– ارزیابی ریزساختار

جهت بررسی دقیق تأثیر دما بر ریزساختار کامپوزیت ZS10T از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، استفاده شد. با توجه به تصاوير بهدستآمده توسط ميكروسكوپ الكتروني در حالت الکترون بازگشتی^{۱۳} که از سطح عمود بر راستای فشار در فرایند تفجوشى كامپوزيت ZS10T در شكل (٣) ارائه شده است، زمینه شامل نواحی روشن، خاکستری روشن، خاکستری تیـره و مشکی است کے بے ترتیب، مربوط بے Zr,Ti)B2 ،ZrB2)، Ti,Zr)C و SiC مي باشد. با توجه به تصاوير (الف و ب) در شکل (۴)، عمده TiC در دمای T₁ و T₂ به صورت نامحلول بوده و نواحی که Ti درون شبکه ZrB₂ نفوذ کرده است، درصـد کمی از زمینه را شامل میشود؛ اما در تصاویر (ج و د) در شکل (۴)، مشاهده شد که با افزایش دما به T₃ و T₄ مقادیر بیشتری از Ti در دانههای ZrB₂ نفوذ کرده است. از آنجایی که نفوذ Ti در زمينه ZrB2 تابع زمان و دما تفجوشي مي باشد، لذا غلظت Ti در زمینه ZrB₂ بهصورت همگن نبوده و شاهد تشکیل محلول جامد (Zr,Ti)B2 با غلظت های مختلف Ti در شبکه هستیم. از آنجایی که بورایدهای Ti و Zr انحلال کامل در یکدیگر دارند (۳۴)، بنابراین تشکیل محلول جامد Zr,Ti)B₂) با غلظتهای مختلف دور از انتظار نیست. از طرف دیگر چون دقت آنالیز طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس^{۱۴} در ارائه مقادیر عناصر، بهخصوص عناصر سبک مانند کربن و برم، دقیق نمی باشد، نمی توان نسبت دقیق اتمی Ti به Zr را در محلول جامد Zr,Ti)B₂) به دست آورد.

جهت بررسی دقیقتر پراکندگی فازی از آنالیز عنصری (EDS) نقطهای استفاده شد (شکل ۴).

از آنجایی که ترکیبات دارای عناصر با عدد اتمی بالاتر، نواحی روشن تری را ایجاد می کنند و عدد اتمی Zr از Ti بیش تر است؛ لذا با توجه به تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی در حالت BSE، با نفوذ Ti در شبکه ZrB₂، نواحی مربوط یو ZrB2 تیره تر و با نفوذ Zr به شبکه Ti نواحی مربوط به شبکه TiC روشن تر می شود؛ لذا با توجه به شکل (۳- ج و د)،



شکل ۳- تصاویر SEM در حالت BSE از سطح کامپوزیت TiC %SiC – 10 vol SiC – 10 vol SiC تفجوشی شده در دمای الف) T₄(، ج)_T4 و د)T₃.

الکترون ثانویه^۹ (شکل ۵)، نشان داد حفرات موجود در سطح کامپوزیت ZS10T که در دمای T₁ و T₂ تف جوشی شده بهصورت بسته و کروی است که بیانگر شروع فرایند متراکم شدن و تفجوشی ذرات با یکدیگر است. این در حالی است شدن و تف جوشی ذرات با یکدیگر است. این در حالی است که دمای لازم جهت تفجوشی شدن ZrB2 به دلیل ماهیت پیوند کووالانسی بین Zr و B بالاتر از ۵۰۰۰ درجه سانتی گراد و دو بیشینه دما در سری دمای T₁ و T₂ به ترتیب ۵۰۶۰ و مالا درجه سانتی گراد است. خانم غفوری (۳۰)، با تف جوشی ترکیب Sic در بیشینه دمای ۵۰۷ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه به صورت تک مرحله ای، ساختاری با تحلخل های باز و عدم یکپارچگی در سطح به دست آورد. تغییر حالت تخلخل ها از حالت باز به حالت کروی در کامپوزیت های تف جوشی شده به روش چند مرحله ای می تواند ناشی از اثر فعال شدن سطح جهت نفوذ در مرحله دما پایین و شروع متراکم شدن در مرحله دما بالا باشد. در کامپوزیت ZS10T که در دماهای T₃ و T₄ تفجوشی شده است، به نظر میرسد فرایند انحلال بهصورت کامل انجام و ساختار یکپارچهای ایجادشده است. با توجه به کنترل میزان نفوذ TT بهوسیله زمان و دما، ازآنجایی که زمان ماند در هر پله از تفجوشی ثابت است؛ لذا با افزایش دما از T به T4 پراکندگی Ti در زمینه ZrB2 تغییر کرده و ساختار یکپارچهتری ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که تشکیل محلول جامد بهوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، تأیید شده است. بر اساس رابطه (۴) به لحاظ ترمودینامیکی نیز تشکل ZrC از دمای ۵۰۹۰-۰ درجـه سانتی گراد امکانپذیر نمیباشد و انرژی آزاد گیبس ایـن رابطـه پرکهای مربوط به فاز ZrC بهصورت تنها مشاهده نشد. (۴) پیکهای مربوط به فاز ZrC به مورت تنها مشاهده نشد.

بررسی تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نشـر میـدانی^{۱۵} بهدسـتآمده از سـطح شکسـت کامپوزیـت ZS10T در حالـت



شكل ۴- أناليز EDS از كامپوزيت TrB2-20 vol% SiC – 10 vol% TiC در دمای T3 در نواحی مختلف.



شکل ۵– تصاویر FESEM از مقطع شکست کامپوزیت TiC %SiC – 10 vol SiC – 10 vol تمکل ۵ در دو بزرگنمایی در دمای الف و ب) Tı، ج و د) T2.

نسبت تخلخل های مشاهده شده در سطح کامپوزیت ZS10T تفجوشی شده در مجموعه دما T₁ و T₂ بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده به روش ارشمیدس (بهترتیب ۸۴=م و ۹۰=م) بود که علت آن میتواند، به دلیل دمای پایین تفجوشی و عدم چسبندگی مناسب ذرات SiC به زمینه باشد که حین فرایند سنبادهزنی از زمینه جداشده و حفراتی بهجای گذاشته است. حضور این حفرات حاکی از عدم تفجوشی مناسب در این دما است.

تصاویر FESEM حاصل از سطح شکست کامپوزیت T3 و FESEM که در دسته دمای T3 و T4 تفجوشی شدهاند (شکل ۵)، نشان داد مقادیر حفرات کاهش پیداکرده و بهصورت تکی و کوچک در زمینه حضور دارند و مورفولوژی حفرات بهصورت کروی و بسته است. همچنین بررسی تصاویر نشان داد نسبت حفرات به زمینه با چگالی اندازه گیری شده به طریق ارشمیدس (۹۹۹ و ۹۹هم) تطابق دارد.

با توجه به تصاویر بهدست آمده از SEM در شکل (۳)، می توان استنباط کرد، فازهای SiC و TiC به صورت همگن در زمینه ZrB2 پراکنده شدهاند. همچنین با توجه به شکلهای (۵) و (۶) می توان دریافت سطح شکست در دماهای Tl، Tl، Tl، و ۲ می توان دریافت سطح شکست در دماهای با، ۲۵ و با مدتاً بین دانه ای بوده که موجب افزایش مسیر ترک می شود، بنابراین هرچه مسیر پیموده شده توسط ترک طولانی تر باشد، به انرژی بیش تری جهت رشد نیاز است که می تواند موجب افزایش چقرمگی شکست می شود.

۳-۳- تراکم و چگالی

رفتار متراکم شدن ZrB₂ بر اساس جابهجایی و فشار وارد بر فکها مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۷). رفتار تراکمی کامپوزیت در فرایند تفجوشی شدن را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد. در مرحله (I) به دلیل بازآرایی پودر که ناشی از فشار فکها (MPa ۳۰) میباشد و درعین حال انبساط حرارتی پودرها



شکل ۶- تصاویر FESEM از سطح شکست کامپوزیت TiC %Vol% SiC – 10 vol SiC در دو بزرگنمایی

در دمای الف و ب) T₃، ج و د) T₄.



كامپوزيت ZrB2-20 vol% SiC – 10 vol% TiC تفجوشي شده در دسته دما T3.

تا دمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد، دو فرایند انبساطی و انقباضی 🦳 رخ نمیدهد. در مرحله (II) با افزایش دما از ۱۶۰۰ درجه بهصورت همزمان اتفاق میافتد؛ لذا تغییر زیادی در فاصله فکها 💿 سانتیگراد به بعد به دلیـل تغییـر شـکل پلاسـتیک ذرات پـودر و

ایجاد گلویی که باعث افزایش نقاط اتصال ذرات شده و بیش ترین نرخ انقباض را شامل می شود؛ تراکم اصلی کامپوزیت در این مرحله رخ می دهد و می توان آن را اصلی ترین مرحله تراکم نامید که در مرحله (I) و ابتدای مرحله (II) دمای ماند رخ می دهد. در مرحله (III) نرخ تراکم کاهش می یابد. که ش نرخ تراکم در مرحله (III) می تواند بیانگر کنترل تف جوشی و تراکم به وسیله نفوذ مرز دانه ای باشد.

فشار وارد بر فیکها در فراینید تیفجوشی نشیان داد در مرحله (I) نرخ افزایش فشار وارد بر فکها تا دمای ۷۱۰ درجـه سانتی گراد زیاد شده و بهتدریج کاهش می یابد که این امر ناشبی از انبساط حرارتی کامپوزیت میباشد. از دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد فشار وارد بر فکها تقریباً ثابت میباشد که میتواند بیانگر تغییر فرم ذرات در دمای بالا و جایگیری نهایی ذرات پودر باشد. در ناحیه (II) نرخ تغییر فشار وارد بر فکہا نزولی شدہ کے دلیل آن میتواند ایجاد گلویی و تغییر فرم پلاسـتیک ذرات پـودر باشـد. لازم بـه ذکـر است، این کاهش فشار مطابق با تغییر نرخ جابجایی فکها بوده و تأییدی بر شروع فرآیند تفجوشی در مرحلـه (II) میباشـد. در مرحله (III) مشاهده شد فشار وارد بر فـكهـا تقريبـاً ثابـت بوده و تنها با افزایش دما از ۱۸۰۰ به ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد به دليل انبساط حرارتي، فشار وارد بر فكها افزايش مي يابد. لازم به ذکر است ماهیت فرایند تفجوشی و متراکم شدن کامپوزیت در فرایند SPS، بهصورت کامل مشخص نبوده و کماکان نیاز به بررسیهای دقیقتر دارد.

با توجه به چگالی های اندازه گیری شده به روش ارشمیدس، اثر دما بر تراکم کامپوزیت ZS10T تف جوشی شده در دسته دماهای T₁، T₂، T₁ و T₄ مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند SPS به وسیله تغییر میزان جریان اعمال شده به صورت پالسی و تغییر ابعاد سطح عمود بر جهت اعمال فشار روی کامپوزیت می توان دمای فرایند تف جوشی را کنترل کرد. از آنجایی که ابعاد کامپوزیت در تمامی سطوح پژوهش ثابت است؛ لذا تنها با افزایش میزان جریان پالسی امکان افزایش دمای فرایند فراهم

جدول ۳- چگالی نسبی کامپوزیت IO – 3iC %SiC - 10 گاZrB2-20 vol

vol% TiC تفجوشی شده در دسته دماهای T₄ تا T₄

چگالی نسبی	دسته دما تفجوشي
$\lambda f / 1 \pm o / 1$	T1
$4 \circ / \Upsilon \pm \circ / \Upsilon$	T2
۹۹/۳ ± •/۱	T3
$\Lambda/\Upsilon \pm \circ/\Lambda$	T4

می شود که موجب فعال شدن مسیرهای بیش تر نفوذی می شود. بر اساس روند تغییرات ایجادشده در چگالی نسبی می توان دریافت با افزایش بیشینه دما در دسته دمای T₁ تا T₃ از ۱۶۰۰ به ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد چگالی اندازه گیری شده به روش ارشمیدس کامیوزیت ZS10T از ۸۴ درصد به ۹۹ درصد تغییر ییدا می کند که بیانگر حدود ۱۵ درصد افزایش تراکم است. ب افزایش دما از دسته دما T3 به T4 و تغییر بیشینه دما از ۱۸۰۰ به ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد چگالی نسبی تغییری زیادی پیدا نمی کند و حتمی مقداری کاهش می یابد. دلیل این کاهش می تواند ناشی از افزایش نرخ رشد دانه نسبت به نرخ افزایش تراکم و حذف فضاهای خالی باشد. درنتیجه، این فرایند موجب كاهش نيروى محركه افزايش چگالي مي شود؛ بنابراين مي توان نتیجه گرفت دمای مناسب جهت تفجوشی، دسته دما T₃ با بیشینه دما ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد است. در جدول (۳) چگالی نسبی اندازه گیری شده به روش ارشمیدس کامپوزیت ZS10T در دماهای T₁، T₂، T₁ و T₄ ارائه شده است.

۳-۴- سختی

تغییرات سختی کامپوزیت ZS10T برحسب دمای تفجوشی در شکل (۸) ارائه شده است. ریز ساختار و عیوب ساختاری مانند اندازه دانه، فاز ثانویه و تخلخل تأثیر زیادی بر مقدار سختی دارند. کامپوزیت ZS10T تهیه شده در دسته دمای T₁ به دلیل عدم تفجوشی مناسب، چسبندگی نامناسب ذرات به یکدیگر، چگالی نسبی پایین (۸۴=م) و عدم تشکیل محلول



شکل ۸- نمودار تغییرات سختی کامپوزیت Tr Wol% TiC می SiC – 10 vol% SiC در دسته دماهای T4 تا T4.

ارائەشدە است.

با توجه به نتایج بهدست آمده به کمک روش اصلاح شده دبای- شرر، مشاهده شد با افزایش دما اندازه بلورکها افزایش یافتیه است. از آنجایی کیه چگالی کامیوزیت، ای تفجوشی شده در دسته دمای T₁ تا دسته دمای T₃ افزایش یافته است، اثر رشد دانه بر کاهش سختی چشـم گیر نبـوده و تصـور می شود عمده انرژی حرارتی صرف افزایش چگالی شده است؛ اما با افزایش دما به دسته دما T4 با بیشینه دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد، مشاهده شد نرخ رشد اندازه بلورکها افزایش یافت؛ که دلیل آن بهنظر میرسد افزایش سینتیک رشد دانه نسبت به تراكم باشد. لذا با توجه به عدم تغيير قابل ذكر چگالي نسبي ب افزایش دما از دسته دما T₃ به دسته دما T₄، به نظر میرسد رشد افراطی اندازه دانه در کامپوزیت ZS10T موجب کاهش سختی شده است. شارما و همکاران (۳۴)، با تفجوشی نمونه -ZrB 25%volSiC-10%volTiC به روش تفجوشی میکروویو ^{۷۷} در بیشینه دمای تفجوشی ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد به صورت تکمر حلهای و در ۴۰ دقیقه زمان ماند توانستند به چگالی نسبی ۹۸/۱۲ درصد و سختی ۲۱/۷۶ GPa دست یابند. همچنین

جدول ۴– تغییرات اندازه بلورک کامپوزیت ZS10T تفجوشی

شده در دسته دما T₁ تا T₄ به روش اصلاحشده دبای– شرر

-	اندازه بلورک (nm)	دما
-	147	T_1
	109	T ₂
	189	T3
	١٨٣	T4

جامد Zr,Ti)B2 و Ti,Zr) از سختی پایینی (۲۰٫۵۵ GPa) برخوردار است. با افزایش بیشینه دما به ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد سختی به بیشینه مقدار (۲۴/۷۴ GPa) افزایش یافت. از دیگر عوامل افزایش سختی میتوان به ایجاد فاز محلول جامد (Zr,Ti)B2 و Ti,Zr) در دماهای T2 و T3 اشاره کرد.

افزایش بیشینه دما تفجوشی به ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد موجب کاهش جزئی سختی شد. از آنجایی که مقدار چگالی، کاهش بسیار کمی داشته است لذا افت سختی می تواند به دلیل رشد افراطی دانهها در این دما باشد. اندازه بلور کهای ZrB₂ بهوسیله روش اصلاح شده دبای – شرر محاسبه و در جدول (۴)



شكل ۹- نمودار مدول الاستيك كامپوزيت TiC Vol% SiC – 10 vol% TiC تفجوشي شده در دسته دماهاي T₄ تا T₄.

سنگوپتا و همکاران (۳۲)، با تفجوشی نمونه -ZrB₂-20SiC 10TiC به روش تکمرحلهای SPS در بیشینه دمای ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد و زمان ماند ۱۰ دقیقه توانستند به چگالی نسبی ۹۹/۱ درصد دست یابند. سختی اندازه گیری شده به روش نانوسختی برابر با ۲۲/۸۵ GPa بود. در این پژوهش با استفاده از پودر ZrB₂ با اندازه پودر بین ۳–۱/۵ میکرومتر موفق به کاهش بیشینه دما تفجوشی شدند.

۳-۵- مدول الاستيک

در شکل (۹)، مقدار اندازه گیری شده مدول الاستیک کامپوزیت ZS10T بـه روش آلتراسـونیک برگشـتی و روش محاسـباتی نیلسون ارائهشده است.

مدول الاستیک جز خواص ذاتی ماده بوده و وابسته به ماهیت و قدرت پیوندهای اتمی در ماده است. مدول الاستیک در کامپوزیت از قانون مخلوطها پیروی میکند؛ اما نواقص ساختاری، مانند تخلخل یا میکروترکها، بر میزان مدول الاستیک تأثیر گذار است.

بررسی نتایج حاصل از روش محاسباتی نیلسون نشان داد با

افزایش بیشینه دما تفجوشی، کامپوزیت ZS10T از ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد در دسته دما T₁ به ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد در دسته دما T₃، تراکم افزایش یافته که نتیجه آن کاهش تخلخلها می باشد. از آنجایی که درصد حجمی اجزاء کامپوزیت ثابت است لذا با توجه به رابطه نیلسون (رابطه ۵) (۳۵)، با افزایش بیشینه دما از T₁ به T₃ و کاهش میزان تخلخل مقدار مدول الاستیک نیز افزایش یافته است.

$$E^{0} = E \frac{(1-P)^{2}}{1 + (\frac{1}{p} - 1)P}$$
(Δ)

در رابطه (۵)، با مقایسه مقادیر به دست آمده از اندازه گیری مدول الاستیک به روش پالس – اکو نسبت به روش محاسباتی نیلسون، مشاهده شد مقادیر مدول الاستیک کامپوزیت TS10T تفجوشی شده در دسته دماهای T1 تا T3 در هر دو روش انحتلاف زیادی با یکدیگر ندارند اما مقدار مدول الاستیک اندازه گیری شده در کامپوزیت تفجوشی شده در دمای T4 حدود پنج درصد کمتر از مقدار محاسبه شده می باشد. دلیل آن می تواند حضور تنشهای پسماند ناشی از عدم تطابق ضریب انبساط حرارتی فاز ثانویه SiC و محلول جامد (Ti,Zr) با



شکل ۱۰- نمودار تغییرات استحکام خمشی کامپوزیت ZrB2-20 vol% SiC – 10 vol% TiC نسبت به تغییرات دمای تفجوشی.

زمینه باشد. گالیزیا و همکاران (۳۶)، به بررسی اثر تنشهای پسماند ناشی از اختلاف میزان انبساط حرارتی فاز ثانویه و زمینه در کامپوزیت پایه ZIB₂ پرداختند و دریافتند در ساختارهای کامپوزیتی در فرایند تفجوشی، هنگام سرد شدن، به دلیل اختلاف ضریب انبساطی فاز ثانویه با زمینه در ساختار کامپوزیت تنش ایجاد می شود. درصورتی که ضریب انبساط حرارتی زمینه بیشتر از فاز ثانویه باشد، ماهیت تنش باقی مانده در زمینه کششی و در فاز ثانویه باشد، ماهیت تنش باقی مانده ادر زمینه کششی و در فاز ثانویه باشد، ماهیت تنش باقی مانده فاز ثانویه می موجب تغییر در زاویه اتصال فاز ثانویه می شود که نتیجه آن کاهش مقدار مدول الاستیک اندازه گیری تنش پسماند در کامپوزیتها استفاده می شود (۳۴)، می توان بیشینه دمای تفجوشی را به عنوان عامل مؤثر در تنش پسماند ذکر کرد.

$$\sigma_{0} = \frac{\left(\alpha_{m} - \alpha_{r}\right)\Delta T}{\left(\nu_{m} + 1\right)E_{m}} - \frac{2\nu_{r} - 1}{E_{r}}$$

$$(\varepsilon)$$

$$c_{r} = \frac{1}{2} \left(\nu_{r} + 1\right)E_{m} - \frac{2\nu_{r} - 1}{E_{r}}$$

$$c_{r} = \frac{1}{2} \left(\nu_{r} + 1\right)E_{m} - \frac{2\nu_{r} - 1}{E_{r}}$$

نسبت پواسون و مدول الاستیک و همچنین اندیس r و m به فاز تقویتکننده^{۸۱} و فاز زمینه^{۱۹} اشاره دارد. ΔT به اختلاف دما از بیشینه دمای تفجوشی تا دمای سرد شدن اشاره دارد. لذا با افزایش بیشینه دما تنش پسماند نیز افزایش می یابد.

۳-۶- استحکام خمشی

استحکام خمشی کامپوزیت ZS10T تف جوشی شده در دسته دما T1 تا T4 بررسی و در شکل (۱۰)، ارائه شده است. بررسی ها نشان داد با افزایش بیشینه دما از ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد در دسته دمای T1 به ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد در دسته دما ۲۰ استحکام خمشی افزایش یافته است اما با افزایش بیشینه دما به ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد در دسته دما T4، حدود دو درصد استحکام خمشی کاهشیافته است.

استحکام خمشی کامپوزیت ها وابسته به ویژگی های ریزساختار مانند ترکیب، درصد فازهای ثانویه، اندازه دانه و عیوب ساختاری مانند حفرات و میکروترک است. از عوامل بسیار مؤثر در استحکام خمشی چگالی نسبی کامپوزیت است. از آنجایی که محل های خالی در ساختار کامپوزیت، مقاومتی در

۱۵



شکل ۱۱- تصاویر FESEM از سطح شکست کامپوزیت ZS10T تفجوشی شده در دسته دمای الف) T₄ و ب) T₄.

برابر تنشها ندارند؛ لذا حضور حفرات و میکروترکها موجب کاهش استحکام خمشی می شود. همچنین بر اساس مدل ارائهشده توسط رایس (رابطه ۷) (۳۶)، مشاهده شد با افزایش درصد تخلخل در ساختار کامپوزیت موجب کاهش استحکام خمشی می شود.

$\sigma = \sigma_0 \exp(-bp)$

در رابطه (۷)، مقادیر ۵ _۵، مقادیر b و h، بهترتیب، استحکام خمشی كامپوزيت، استحكام خمشي كامپوزيت بدون عيوب ساختاري، p درصد تخلخل و b پارامتر مربوط به مورفولوژی حفرات میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت یکی از دلایل افرایش استحکام خمشی با افزایش بیشینه دمای تفجوشی از ۱۶۰۰ به • ۱۸ درجـ سانتی گراد، افـزایش چگـالی نسـبی کامپوزیـت ZS10T از ۸۴ درصد به ۹۹ درصد بوده است. سنگوپتا و همکاران (۳۲)، توانستند با بهکارگیری پودر ZrB₂ با اندازه میانگین ذرات دو میکرومتر و استفاده ۱۰ درصـد حجمـی TiC بهعنوان افزودنی، جهت تشکیل محلول جامد و ایجاد تنش فشاری در زمینه به روش SPS تکمرحلهای در بیشینه دما ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه به استحکام خمشی ۵۷۷ GPa و چگالی نسبی بالا ۹۹ درصد دست یابند. با توجه به مباحث فوقالذكر از ديگر عوامل تأثير گذار در مقدار استحكام خمشی کامپوزیتهای سرامیکی اندازه دانه است. بر اساس محاسبات انجامشده به روش اصلاحشده دبای- شرر (جـدول ۴) مشاهده شد، بلورکهای کامپوزیت ZS10T تفجوشی شده در دسته دما T4 نسبت دسته دما T3 رشد افراطی داشته است؛

همچنین با توجه به تصاویر FESEM (شکل ۱۱)، از مقطع شکست، مشاهده شد متوسط اندازه دانه ZS10T تفجوشی شده در دسته دمای T₄ نسبت به T₃ بزرگتر میباشد.

با توجه به رابطه (۸)، معروف به رابطه هال- پچ^{۲۰} که بیانگر تأثیر اندازه دانه بر استحکام خمشی است، می توان نتیجه گرفت دلیل کاهش استحکام خمشی در کامپوزیت ZS10T تفجوشی شده در دسته دما ۲4، رشد افراطی دانهها به دلیل مهاجرت اتمها در مرزدانه است.

$\sigma = \sigma_0 + kd^{\text{-m}}$	(A)
--------------------------------------	-----

در رابطه (۸)، σ و d، بهترتیب، استحکام کامپوزیت، اندازه دانـه و k و m ضرایب تجربی میباشند.

۳-۷- چقرمگی شکست

تصویر SEM در شکل (۱۲) حاصل از اثر ویکرز در کامپوزیت ZS10T تفجوشی شده در دسته دمای T1 و T4 با بیشینه دما تفجوشی بهترتیب، ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد نشان داده شده است. مشاهده شد در کامپوزیت تفجوشی شده در دسته دما T1، هرم ویکرز ترک قابل مشاهده ای در سطح ایجاد نکرده است.

حضور تخلخل زیاد در کامپوزیت ZS10T موجب جلوگیری از رشد ترک می شود، درواقع میکروترک ها از طریق برخورد با نواحی خالی، انرژی خود را ازدستداده و رشد ترک متوقف می شود. تغییرات چقرمگی شکست کامپوزیت ZS10T نسبت به تغییر دما در شکل (۱۳) ارائه شده است. (V)



شکل ۱۲- تصویر SEM از اثر ویکرز روی سطح نمونه ZS10T تفجوشی شده در دسته دمای الف) T₄ و ب) T₄.





برای رشد ترک در نظر گرفت. با توجه به رابطه (۹) که اثر تخلخل بر مقدار چقرمگی شکست را نشان میدهد (۶۶)، می توان دریافت حضور تخلخل در زمینه کامپوزیت موجب کاهش چقرمگی شکست می شود. لذا افزایش چقرمگی شکست در اثر افزایش دما می تواند به دلیل افزایش چگالی باشد. (۹)

مشاهده میشود که با افزایش دما از دسته دمای T₂ با بیشینه دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد به دسته دما T₃ با بیشینه دمای ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد، چقرمگی شکست افزایشیافته و به مقدار ماکسیمم سانتیگراد، چقرمگی شکست دما F4 با بیشینه دما ۱۹۰۰ درجه سانتیگراد، موجب افت چقرمگی شکست میشود. در تعریف کلی میتوان چقرمگی شکست را انرژی لازم

بررسی اثر دما بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت ...

در رابطه فوق p درصد تخلخل بوده، لذا با افزایش مقدار تخلخل چقرمگی شکست کاهش مییابد. روند تغییرات چقرمگی شکست نسبی، نسبت به تغییر تخلخل با نتایج به دست آمده توسط سنگوپتا و همکاران (۳۵) و همچنین شارما و همکاران (۳۵) نیز مطابقت دارد. بررسی بالک و همکاران (۳۷) روی ZrB₂-SiC نشان داد، افزایش درصد تخلخل موجب کاهش چقرمگی شکست کامپوزیت میشود، اما در مورد کامپوزیت هایی که از شکست کم بوده و عوامل دیگری مانند اندازه دانه بر میزان چقرمگی تأثیر گذار است. بررسی های دقیق تر نشان داد، کامپوزیت های با تخلخل بیش تر از ۱۱ درصد، چقرمگی بسیار کامپوزیت های با تخلخل آنها کم تر از چهار الی پنج درصد یامپوزیت های که تخلخل آنها کم تر از چهار الی پنج درصد دیگری نیز در مقدار چقرمگی اثرگذارند.

بر اساس نتایج بهدست آمده در شکل (۱۳)، مشاهده شـد بـا افزایش دمای تفجوشی در کامپوزیت ZS10T از T₃ با بیشینه دمای ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد به T₄ با بیشینه دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد، مقدار چقرمگی حدود هشت درصد کاهش یافت. على رغم كاهش ناچيز چگالى نسبى به دليل افزايش بيشينه دماى تفجوشی، چقرمگی بیش از انتظار کاهشیافته است و بر اساس تحقیقات انجامشده توسط غفوری و همکاران (۳۰)، چقرمگی کامپوزیت های دارای چگالی نسبی بالا ۹۵ درصد وابستگی زیادی به درصد تخلخل ندارد؛ لذا به نظر میرسد، رشد افراطی دانه حین فرایند تـفجوشـی در دمـای T₄، عامـل کاهش چقرمگی باشد. با توجه به نظریه گریفیت و اوروان (رابطه ۱۰) (۳۸) در مواد ترد، ازآنجاییکه کاهش اندازه دانه به معنی افزایش تراکم مرزدانه بوده و مرزدانه مانع از رشد تـرک بوده و همچنین عامل انحراف ترک میباشد، کاهش اندازه دانه موجب افزایش انرژی موردنیاز جهت رشد ترک می شود. تـنش بحرانی مواد بر اساس رابطه (۱۰) محاسبه می شود:

$$\sigma = \sqrt{\frac{2E\Upsilon_s}{\pi c}} \tag{10}$$

در رابطه فوق E مدول الاستیک، ۲_s انرژی سطحی و c طول میکرو ترک میباشد. ازآنجاییکه کوچکتر شدن اندازه دانه موجب کوچکتر شدن میکرو ترکها میشود (۱)، نتیجه آن افزایش تنش بحرانی و درنتیجه افزایش چقرمگی است (۲). با توجه به بررسی اندازه دانه به روش اصلاح شده دبای – شرر (جدول ۴)، مشاهده شد اندازه بلورک در کامپوزیت ZSIOT تفجوشی شده در دمای T4 افزایش قابل توجهی داشته، لذا دلیل کاهش چقرمگی در دمای T4 را میتوان افزایش اندازه دانه در نظر گرفت.

بررسی تصاویر SEM حاصل از مسیر رشد ترک در نمونه ۲۵ منده در دمای T₃ (شکل ۱۴– الف)، نشان داد عمده مسیر حرکت ترک در راستای مرزدانهها بوده و مکانیزم شکست مرزدانهای غالب بوده است، اما در کامپوزیت تفجوشی شده در دمای T4 (شکل ۱۴– ب)، مشاهده شد الگوی ترک غالباً به صورت دروندانهای شده است.

درواقع هرچه تعداد تغییر جهت مسیر ترک بیشتر باشد، ترک انرژی بیشتری جهت رشد مصرف کرده است، بنابراین دلیل بالاتر بودن چقرمگی در کامپوزیت ZS10T تولیدشده در دسته دمای T₃ نسبت به T₄، رشد ترک بهصورت مرزدانهای است.

۴- نتیجه گیری

IrB2- 20 vol% نسبی کامپوزیت %اما 20 - 20 vol% درجه SiC – 10 vol% TiC در بیشینه دمای تفجوشی ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد حاصل می شود. همچنین چگالی نسبی کامپوزیت تفجوشی شده در این دسته دما ۹۹/۳۴ درصد و ساختار یکپارچهای دارد. با مقایسه نتایج به دست آمده نسبت به پژوهش های قبلی به نظر می رسد استفاده از روش SPS چندمر حلهای دمای لازم جهت رسیدن به تراکم بالا ۹۹ درصد را کاهش می دهد.

۲- افزایش بیشینه دمای تفجوشی به ۱۹۰۰ درجـه سـانتی گراد در کامپوزیـت ZrB₂- 20 vol% SiC – 10 vol% TiC موجـب



شکل ۱۴– تصویر SEM از مسیر ترک کامپوزیت ZS10T در دمای الف) T₄ و ب) T₄.

رشد افراطی دانه و کاهش جزئی چگالی نسبی بـه مقـدار یـک درصد میشود.

۳- بررسی روند تفجوشی کامپوزیت – SiC %SiC و جوش
۳- بررسی روند تفجوشی کامپوزیت – SiC %SiC و جوش
۳- بررسی ۱۵ نشان میدهد شروع فرایند تفجوشی و جوش
خوردن ذرات از دمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد است و تا دمای
۱۸۰۰ درجه سانتی گراد ادامه دارد و ادامه فرایند افزایش تراکم
۳- طبق نتایج بهدست آمده از آزمونهای مختلف (سختی،
چقرمگی، استحکام خمشی و ...) نمونه کامپوزیت 20 در Sic
۳- ۷۰ سانتی گراد کار کار کار کار کار کار می مختلف (سختی،

واژەنامە

1. ultra-high temperature ceramics (UHTCs)

تفجوشی شده است بهترین خواص را پس از بررسی نتایج

این تحقیق حمایت خاصی از مؤسسات عمومی، صنعتی و

نويسندگان مقاله اذعان دارند هيچنوع تضاد منافعي با شــخص،

آزمونهای مختلف داشته است.

غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

شرکت یا سازمانی برای این پژوهش ندارند.

تشکر و سیاسگزاری

تضاد منافع

- 2. hot press (HP)
- 3. spark plasma sintering (SPS)
- 4. multi-stage spark plasma sintering (MS-SPS)
- 5. necking
- 6. pyrometer
- 7. X-ray diffraction (XRD)
- 8. scanning electron microscope (SEM)
- 9. pulse-echo
- 10. wire-cut
- 11. hexagonal closest packed (HCP)

- 12. face centred cubic (FCC)
- 13. back scattered electron (BSE)
- energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS)
 field emission scanning electron microscopy (FESEM)
- 16. secondary electron (SE)
- 17. microwave sintering
- 18. rainforcment
- 19. matrix
- 20. Hall-Petch

مراجع

1. Asl MS, Nayebi B, Ahmadi Z, Zamharir MJ, Shokouhimehr M. Effects of carbon additives on the properties of ZrB2–based composites: A review. Ceram Int. 2018; 44(7): 7334–48. https://doi.org/10. 1016/j.ceramint.2018.01.214

2. Rueschhoff LM, Carney CM, Apostolov ZD,

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۳، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۳

۱٩

Cinibulk MK. Processing of fiber-reinforced ultrahigh temperature ceramic composites: A review. Int J Ceram Eng Sci. 2020; 2(1):22–37. https://doi.org/ 10.1002/ces2.10033

- Asl MS, Kakroudi MG, Noori S. Hardness and toughness of hot pressed ZrB2-SiC composites consolidated under relatively low pressure. J Alloys Compd. 2015; 619:481–7. http://dx.doi.org/10.1016/ j.jallcom.2014.09.006
- Guo SQ, Kagawa Y, Nishimura T. Mechanical behavior of two-step hot-pressed ZrB2-based composites with ZrSi2. J Eur Ceram Soc. 2009; 29 (4): 787–94. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc. 2008.06.037
- 5. Guo SQ. Densification of ZrB2-based composites and their mechanical and physical properties: A review. J Eur Ceram Soc. 2009; 29(6): 995–1011. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.11.008
- Farahbakhsh I, Ahmadi Z, Shahedi Asl M. Densification, microstructure and mechanical properties of hot pressed ZrB2–SiC ceramic doped with nanosized carbon black. Ceram Int. 2017; 43(11):8411–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.03.188
- Yadhukulakrishnan GB, Rahman A, Karumuri S, Stackpoole MM, Kalkan AK, Singh RP, et al. Spark plasma sintering of silicon carbide and multi-walled carbon nanotube reinforced zirconium diboride ceramic composite. Mater Sci Eng A. 2012; 552: 125– 33. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2012.05.020
- Chakraborty S, Das PK, Ghosh D. Spark plasma sintering and structural properties of ZrB2 based ceramics: A review. Rev Adv Mater Sci. 2016; 44(2):182–93. https://doi.org/10.1002/ces2.10033
- Fahrenholtz WG, Hilmas GE, Talmy IG, Zaykoski JA. Refractory diborides of zirconium and hafnium. J Am Ceram Soc. 2007; 90(5):1347–64. https://doi. org/10.1111/j.1551-2916.2007.01583.x
- 10. Purwar A, Mukherjee R, Ravikumar K, Ariharan S, Gopinath NK, Basu B. Development of ZrB2-SiC-Ti by multi stage spark plasma sintering at 1600°C. J Ceram Soc Japan. 2016; 124(4):393–402. https://doi. org/10.2109/jcersj2.15260
- Rezaie A, Fahrenholtz WG, Hilmas GE. Effect of hot pressing time and temperature on the microstructure and mechanical properties of ZrB2-SiC. J Mater Sci. 2007; 42(8):2735–44.
- Zhang L, Padture NP. Inhomogeneous oxidation of ZrB2-SiC ultra-high-temperature ceramic particulate composites and its mitigation. Acta Mater. 2017; 129: 138–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.02. 076
- Fahrenholtz WG. Thermodynamic analysis of ZrB2-SiC oxidation: Formation of a SiC-depleted region. J Am Ceram Soc. 2007; 90(1):143–8. https://doi.org/ 10.1111/j.1551-2916.2006.01329.x
- 14. Yan X, Jin X, Li P, Hou C, Hao X, Li Z, et al. Microstructures and mechanical properties of ZrB2– SiC–Ni ceramic composites prepared by spark

plasma sintering. Ceram Int. 2019; 45(13):16707–12. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.05.151

- 15. Nayebi B, Ahmadi Z, Shahedi Asl M, Parvizi S, Shokouhimehr M. Influence of vanadium content on the characteristics of spark plasma sintered ZrB2– SiC–V composites. J Alloys Compd. 2019; 805:725– 32. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.07.117
- 16. Golla BR, Thimmappa SK. Comparative study on microstructure and oxidation behaviour of ZrB2-20 vol% SiC ceramics reinforced with Si3N4/Ta additives. J Alloys Compd. 2019; 797:92–100. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.05.097
- 17. Hu C, Sakka Y, Jang B, Tanaka H, Nishimura T, Guo S, et al. Microstructure and properties of ZrB2-SiC and HfB2-SiC composites fabricated by spark plasma sintering (SPS) using TaSi2 as sintering aid. J Ceram Soc Japan. 2010; 118(1383): 997–1001. https://doi.org/10.2109/jcersj2.118.997
- Neuman EW, Thompson M, Fahrenholtz WG, Hilmas GE. Thermal properties of ZrB2-TiB2 solid solutions. J Eur Ceram Soc. 2021; 41(15):7434–41. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.08.004
- 19. Wu WW, Zhang GJ, Kan YM, Wang PL. Reactive hot pressing of ZrB 2-SiC-ZrC ultra hightemperature ceramics at 1800°C. J Am Ceram Soc. 2006; 89(9):2967–9. https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2006.01145.x
- 20. Ma H Bin, Zou J, Zhu JT, Lu P, Xu FF, Zhang GJ. Thermal and electrical transport in ZrB2-SiC-WC ceramics up to 1800 °C. Acta Mater. 2017; 129:159– 69. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.02.052
- Monteverde F, Bellosi A. Effect of the addition of silicon nitride on sintering behaviour and microstructure of zirconium diboride. Scr Mater. 2002; 46(3):223–8.
- 22. Guo SQ, Nishimura T, Mizuguchi T, Kagawa Y. Mechanical properties of hot-pressed ZrB2-MoSi2-SiC composites. J Eur Ceram Soc. 2008; 28(9):1891– 8. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.01.003
- 23. Han W, Li G, Zhang X, Han J. Effect of AlN as sintering aid on hot-pressed ZrB2-SiC ceramic composite. J Alloys Compd. 2009; 471(1–2):488–91. https://doi.org/ 10.1016/j.jallcom.2008.03.135Wei
- 24. C, Liu X, Niu J, Feng L, Yue H. High temperature mechanical properties of laminated ZrB2–SiC based ceramics. Ceram Int. 2016; 42(16):18148–53. http:// dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.08.129
- 25. Xiang L, Cheng L, Shi L, Yin X, Zhang L. Mechanical and ablation properties of laminated ZrB2-SiC/BN ceramics. J Alloys Compd. 2015; 638: 261–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.03.097
- 26. Nisar A, Ariharan S, Venkateswaran T, Sreenivas N, Balani K. Effect of carbon nanotube on processing, microstructural, mechanical and ablation behavior of ZrB2-20SiC based ultra-high temperature ceramic composites. Carbon N Y. 2017; 111:269–82. http:// dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2016.10.002

- 27. Yang F, Zhang X, Han J, Du S. Characterization of hot-pressed short carbon fiber reinforced ZrB2-SiC ultra-high temperature ceramic composites. J Alloys Compd. 2009; 472(1–2):395–9. https://doi.org/10. 1016/j. jallcom.2008.04.092
- Shahedi Asl M, Ghassemi Kakroudi M. Characterization of hot-pressed graphene reinforced ZrB2-SiC composite. Mater Sci Eng A. 2015; 625: 385–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2014.12.028
- 29. Pierson HO. Carbides of Group VI. Handb Refract Carbides Nitrides. 1996; 100–17.
- 30. Ghafuri F, Ahmadian M, Emadi R, Zakeri M. Effects of SPS parameters on the densification and mechanical properties of TiB 2 -SiC composite. Ceram Int. 2019; 45(8):10550–7. https://doi.org/10. 1016/j.ceramint.2019.02.119
- 31. Mohamed JJ, Salim SAS, Ahmad ZA. Comparative Study on the Effect of Zr4+ and Ca2+ Doping on the Properties of NiO. Procedia Chem. 2016; 19:949–54. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876619 616001868
- 32. Sengupta P, Sahoo SS, Bhattacharjee A, Basu S, Manna I. Effect of TiC addition on structure and properties of spark plasma sintered ZrB2–SiC–TiC ultrahigh temperature ceramic composite. J Alloys Compd. 2021; 850:156668. https://doi.org/10.1016/ j.jallcom.2020.156668
- 33. Istgaldi H, Nayebi B, Ahmadi Z, Shahi P, Asl MS.

Characterization of ZrB2–TiC composites reinforced with short carbon fibers. Ceram Int. 2020; 46(14): 23155–64. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.06. 095

- 34. Sharma A, Karunakar DB. Effect of SiC and TiC addition on microstructural and mechanical characteristics of microwave sintered ZrB2 based hybrid composites. Ceram Int. 2021; 47(18):26455– 64. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.06.058
- 35. Istgaldi H, Shahedi Asl M, Shahi P, Nayebi B, Ahmadi Z. Solid solution formation during spark plasma sintering of ZrB2–TiC–graphite composites. Ceram Int. 2020; 46(3):2923–30 https://doi.org/10. 1016/j.ceramint.2019.09.287
- 36. Galizia P, Zoli L, Sciti D. Impact of residual stress on thermal damage accumulation, and Young's modulus of fiber-reinforced ultra-high temperature ceramics. Mater Des. 2018; 160:803–9. https://doi.org/10.1016/ j.matdes.2018.10.019
- 37. Balak Z, Shahedi Asl M, Azizieh M, Kafashan H, Hayati R. Effect of different additives and open porosity on fracture toughness of ZrB2–SiC-based composites prepared by SPS. Ceram Int. 2017; 43(2): 2209–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016. 11.005
- Perez N. Fracture Mechanics [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2017. https://link. springer.com/10.1007/978-3-319-24999-5